(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2000年12月21日(21.12.2000)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 00/77086 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/03912

C08K 5/527

(22) 国際出願日:

2000年6月15日(15.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

(30) 優先権データ:

特願平11/168864 1999年6月15日(15.06.1999)

日本語

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭電化 工業株式会社 (ASAHI DENKA KOGYO K.K.) [JP/JP]; 〒116-0012 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 Tokyo (JP).
- (71) 出願人 (米国についてのみ): 高橋祐子 (TAKAHASHI, Yuko) (発明者(死亡)の相続人) [JP/JP]; 〒359-1111 埼 玉県所沢市緑町4丁目15番26号 Saitama (JP).

(72) 発明者: 発明者 高橋雅之 (TAKAHASHI, Masayuki) (死亡).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 春名 (HARUNA, Tohru) [JP/JP]; 〒336-0022 埼玉県浦和市 白幡5丁目2番13号 旭電化工業株式会社内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 三浦良和(MIURA, Yoshikazu); 〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番地 クロスサイド麹町 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

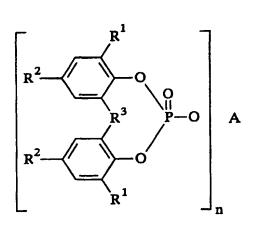
添付公開書類:

(I)

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: NUCLEATING AGENT
- (54) 発明の名称: 造核剤



(57) Abstract: A nucleating agent which comprises an aromatic phosphoric ester metal salt represented by general formula (I) and has an average major-axis length of 10 μ m or shorter, an average aspect ratio of 10 or lower, and a bulk specific gravity of 0.1 or higher. It has excellent handleability in incorporation into resins, and is highly effective in improving the transparency and mechanical strength of the resins containing it. (In the formula, R1 represents C4-8 alkyl; R2 represents hydrogen or C₁₋₈ alkyl; R³ represents C₁₋₄ alkylidene; A is a metal having a valence of n; and n is an integer of 1 or 2.)

(57) 要約:

長軸の平均粒径が10μm以下であり、平均アスペクト比が10以下であり、かつ、かさ比重が0.1以上である一般式(I)で表わされる芳香族リン酸エステル金属塩からなる造核剤であり、樹脂へ添加する際の取り扱いに優れ、添加された樹脂の透明性や機械強度の向上効果にも優れる。

$$\begin{bmatrix} R^{2} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ R^{3} & & & \\ & & & \\ R^{2} & & & \\ & & & \\ R^{1} & & & \\ \end{bmatrix}_{n}^{A} \qquad (I)$$

(式中、 R^1 は炭素原子数 $4 \sim 8$ のアルキル基を、 R^2 は水素原子または炭素原子数 $1 \sim 8$ のアルキル基を、 R^3 は炭素原子数 $1 \sim 4$ のアルキリデン基を、A はn の金属を、n は $1 \sim 2$ の整数を表す。)

1

明細書

造核剤

技術の分野

本発明は、取り扱い性に優れ、樹脂の透明性、機械強度の向上効果にも優れたリン酸エステル金属塩系造核剤に関し、より詳細には、特定の範囲の平均粒径、アスペクト比およびかさ比重を有することを特徴とする樹脂へ添加する際の取り扱い性に優れ、添加された樹脂の透明性や機械強度の向上効果にも優れた造核剤に関する。

背景技術

芳香族リン酸エステル金属塩は結晶性合成樹脂の結晶化温度を高くし、透明性及び機械強度を向上する造核剤として広く用いられている。これら芳香族リン酸エステル金属塩系造核剤は、柱状結晶化合物であり、樹脂へ練り込む際の分散性を向上するために10μm以下に微粉化されることが好ましいが、従来の微粉化物はアスペクト比が大きく、かさ比重が小さいものであり、自動計量に不向きであり、流動性が乏しいことによるホッパーなどからの仕込み性不良の問題があった。

微粉化すれば分散性は向上するが流動性が低下、粒径を大きくすれば流動性は 向上するが分散性が低下し、造核剤としての透明性改良効果や機械強度向上効果 が低下するため、微粒子でありながら流動性に優れた造核剤が望まれていた。

発明の開示

本発明の目的は、樹脂へ添加する際の取り扱いに優れ、添加された樹脂の透明 性や機械強度の向上効果にも優れた造核剤を提供することにある。 本発明者らは上記の現状に鑑み鋭意検討を行った結果、芳香族リン酸エステル金属塩の平均粒径、平均アスペクト比及びかさ比重の範囲を特定の範囲内に制御することで、微粉でありながら流動性に優れた芳香族リン酸エステル金属塩が得られることを見出し、本発明に到達した。

即ち、本発明の第1は、長軸の平均粒径が 10μ m以下であり、平均アスペクト比が10以下であり、かさ比重が0.1以上の一般式(I)で表される芳香族リン酸エステル金属塩からなる造核剤を提供することである。

$$\begin{bmatrix} R^2 & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ R^3 & & & & \\ & & & & \\ R^2 & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ R^1 & & & & \\ \end{bmatrix}_n^{1}$$

(式中、 R^1 は炭素原子数 $4\sim 8$ のアルキル基を、 R^2 は水素原子または炭素原子数 $1\sim 8$ のアルキル基を、 R^3 は炭素原子数 $1\sim 4$ のアルキリデン基を、A はn の金属を、n は $1\sim 2$ の整数を表す。)

また本発明の第 2 は、平均粒径が $5~\mu$ m以下である本発明の第 1 の造核剤を提供するものである。

また本発明の第3は、Aがアルカリ金属である本発明の第1または2の造核剤を提供するものである。

更に本発明の第4は、一般式(I)で表わされる化合物が式(II)で表される化合物である本発明の第 $1\sim3$ のいずれかの造核剤を提供するものである。

3

$$t-C_4H_9$$
 CH_2
 $P-O^ Na^+$
 $T-C_4H_9$
 $t-C_4H_9$
 $t-C_4H_9$

発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明を詳細に説明する。

(芳香族リン酸金属塩)

一般式(I)におけるR'で表される炭素原子数4~8のアルキル基としては、例えば、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、ペンチル、第三ペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル、ヘプチル、オクチル、イソオクチル、第三オクチルなどが挙げられる。

R²で表されるアルキル基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、ペンチル、第三ペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル、ヘプチル、オクチル、イソオクチル、第三オクチルなどが挙げられる。

R³で表されるアルキリデン基としては、例えば、メチレン、エチリデン、プロピリデン、ブチリデンなどが挙げられる。

Aで表される金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ

金属、マグネシウム、カルシウムなどのアルカリ土類金属、亜鉛などが挙げられ、 アルカリ金属が造核剤としての効果に優れるので好ましい。

長軸の平均粒径、平均アスペクト比およびかさ比重が特定の範囲内である本発明に係る芳香族リン酸エステル金属塩の製造方法としては、従来公知の方法で合成した芳香族リン酸エステル金属塩をボールミル、ヘンシェル、ニーダなどの粉砕装置を用いて粉砕することで製造できる。

一般式(I)で表わされる化合物としては、より具体的には以下の化合物 $No.1\sim 5$ の化合物が挙げられる。ただし、本発明は以下の化合物により何等制限を受けるものではない。

化合物 No.1

$$t-C_4H_9$$

$$CH_2$$

$$P-O$$

$$t-C_4H_9$$

$$t-C_4H_9$$

$$t-C_4H_9$$

化合物 N0.2

$$CH_3$$
 CH_2
 $P-O$
 Na^+
 CH_3
 CH_4H_9
 CH_4H_9

5

化合物 No.3

$$t-C_5H_{11}$$
 CH_3
 CH
 $P-O$
 Na^+
 $t-C_5H_{11}$

化合物 No.4

$$CH_3$$
 CH_2
 $P-O$
 Na^+
 CH_3
 CH_3

化合物No. 5

$$\begin{bmatrix} t-C_4H_9 & & & \\ t-C_4H_9 & & & & \\ & & CH_2 & P-O \\ t-C_4H_9 & & & Ca \\ \end{bmatrix}$$

上記式中、化合物No. 1は造核剤としての効果に特に優れるので好ましい。

また、本発明に係る化合物は針状の結晶性化合物であり、長軸方向の平均粒径 が $10~\mu$ m以下のものが、特に $5~\mu$ m以下のものが分散性に優れるので好ましい。

6

上記一般式(I)で表される芳香族リン酸エステル金属塩の合成方法は前記のように特に限定されるものではなく、公知の製法で合成され、粉砕方法を組み合わせたり、特定の粉砕方法で一定時間範囲粉砕することで平均粒径、アスペクト 比及びかさ比重が特定の範囲にある本発明の造核剤が得られる。

本発明に用いる芳香族リン酸エステル金属塩の長軸の平均粒径は、樹脂へ練り込む際の分散性の向上の点から10μm以下に微粉化されることが好ましいが、分散性の点で5μm以下の範囲であることがより好ましい。下限は特に限定されないものの、粉砕のコスト、流動性の低下を考慮すると0.1μm以上であることが好ましい。なお、長軸の平均粒径が10μmより大きいと流動性は向上するが上記のように分散性が低下し、造核剤としての透明性改良効果や機械強度向上効果が低下するため好ましくない。アスペクト比が、10より大きいと、合成樹脂に添加して得られる樹脂組成物の機械的物性が低下する傾向にあり好ましくない。かさ比重が0.1より小さいと自動計量に不向きであり、流動性が乏しいことによるホッバーなどからの仕込み性不良の問題がある。

本発明の造核剤の製造に用いられる粉砕機としては、具体的には、圧縮粉砕型として、ブレーキ、ドッジ、シングル・トッグル・ジョークラッシャ、ジャイレトリ、コーン、ハイドロ・コーンクラッシャ、ロール、シングル・ロール、ディスククラッシャなどが挙げられ、衝撃圧縮粉砕型としてはスタンプミル、ハンマミル、インペラブレーカ、インパクトクラッシャ、レイモンド垂直ミル、ディスインテグレータ、ディスメンブレータ、チタンミル、ノボロータ、ミクロンミル、ジェットミル、ジェットパルベライザ、ミクロナイザ、リダクショナイザ、噴射式粉砕機、エヤーミル、ボールミル、チューブミル、ロッドミル、コニカル、トリコンミル、ヒルデブランドミルなどが挙げられ、せん断粉砕型としてはカッティングミル、ロータリクラッシャ、せん断ロールミルなどが挙げられ、摩擦粉砕

7

型としては、挽き臼、パンミル、アトリションミル、エッジランナ、サンドグラインダ、スクリュークラッシャ、塔式摩砕機、遠心ローラミル、遠心ボールミル、リングロールミル、高速ボールミル、低速ボールミル、ハイスイングボールミル、プレミヤミル、シャロッテミルなどが挙げられる。特に型の異なる2種以上の粉砕機を組み合わせることが望ましい。

後記実施例及び比較例に示すように、粉砕方法や粉砕時間を選択すること、あるいは組み合わせることにより、長軸の平均粒径が小さくてもアスペクト比が大きい粉末と小さい粉末が得られる。

本発明の造核剤が用いられる結晶性合成樹脂としては、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、直鎖低密度ポリエチレン、ポリブテンー1、ポリ3-メチルペンテン、ポリ4-メチルペンテン、エチレン/プロピレンブロックまたはランダム共重合体などのα-オレフィン重合体;ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリヘキサメチレンテレフタレートなどの熱可塑性直鎖ポリエステル;ポリフェニレンスルフィド;ポリカプロラクトン;ポリヘキサメチレンアジポアミドなどの直鎖ポリアミドなどを挙げることができる。

本発明の造核剤を結晶性合成樹脂に添加する添加量は、樹脂の種類等により異なるが、樹脂100重量部に対し、通常0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部の範囲である。

前記樹脂としては、α-オレフィン重合体を例にとると、密度、軟化点、メルトフローレート、分子量分布、溶媒への不溶分の割合、立体規則性の程度、重合触媒の種類、触媒残渣の処理工程の有無、原料となるオレフィンの種類や配合比率などにより本発明の造核剤の添加効果の程度に差異はあるものの、いずれにおいても有効であり、例えば、特開昭63-37148号公報、特開昭63-37

8

152号公報、特開昭63-90552号公報、特開昭63-210152号公 報、特開昭63-213547号公報、特開昭63-243150号公報、特開 昭63-243152号公報、特開昭63-260943号公報、特開昭63-260944号公報、特開昭63-264650号公報、特開平1-17854 1号公報、特開平2-49047号公報、特開平2-102242号公報、特開 平2-251548号公報、特開平2-279746号公報、特開平3-195 751号公報、特開平7-118466号公報、特開平7-118486号公報、 特開平7-133380号公報、特開平7-138421号公報、特開平7-1 73302号公報、特開平7-173317号公報、特開平7-173341号 公報、特開平7-179684号公報、特開平7-179691号公報、特開平 7-195592号公報、特開平7-238204号公報、特開平7-2427 76号公報、特開平7-268143号公報、特開平7-286089号公報、 特開平8-27335号公報、特開平8-34885号公報、特開平8-599 20号公報、特開平8-59921号公報、特開平8-73671号公報、特開 平8-81589号公報、特開平8-81595号公報、特開平8-13429 3号公報、特開平8-269266号公報、特開平8-291236号公報、特 開平8-311272号公報、特開平8-311295号公報、特開平8-23 1788号公報、特開平9-3274号公報、特開平9-3293号公報、特開 平9-12805号公報、特開平9-20840号公報、特開平9-59443 号公報、特開平9-59455号公報、特開平9-67501号公報などに記載 された樹脂や樹脂組成物が挙げられる。

本発明の造核剤は、混合物の平均粒径等が本発明で規定する範囲内にあれば、一般式(I)で表される異なる芳香族リン酸エステル金属塩からなる造核剤の二種類以上を混合して用いてよい。また、必要に応じてフェノール系酸化防止剤、リン系酸化防止剤、チオエーテル系酸化防止剤などの酸化防止剤、紫外線吸収剤、ヒンダードアミン系光安定剤、他の造核剤、帯電防止剤、充填剤、難燃剤、滑剤

9

などと併用することが好ましい。

上記フェノール系酸化防止剤としては、例えば、2,6-ジ第三ブチルーp-クレゾール、2,6-ジフェニル-4-オクタデシロキシフェノール、ジステア リル(3,5-ジ第三プチルー4-ヒドロキシベンジル)ホスホネート、1,6 ヘキサメチレンビス〔(3,5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プ ロピオン酸アミド〕、4,4'ーチオビス(6-第三プチルーmークレゾール)、 2, 2' -メチレンピス (4 -メチル- 6 -第三プチルフェノール), 2, 2' -メチレンビス (4-エチルー6-第三ブチルフェノール)、4,4'-プチリデン ビス(6-第三ブチル-m-クレゾール)、2,2'-エチリデンビス(4,6-ジ第三ブチルフェノール)、2,2'-エチリデンビス(4-第二ブチル-6-第 三プチルフェノール)、1、1、3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5 - 第三プチルフェニル) ブタン、1,3,5-トリス(2,6-ジメチル-3-ヒドロキシー4-第三ブチルベンジル) イソシアヌレート、1,3,5-トリス (3.5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシベンジル) イソシアヌレート、1,3, 5-トリス(3,5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシベンジル)-2,4,6-トリメチルベンゼン、2-第三ブチル-4-メチル-6-(2-アクリロイルオ キシー3-第三ブチルー5-メチルベンジル)フェノール、ステアリル(3,5 -ジ第三プチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、チオジエチレング リコールビス〔(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネ ート〕、1,6-ヘキサメチレンビス〔(3,5-ジ第三プチル-4-ヒドロキ シフェニル)プロピオネート]、ビス〔3,3-ビス(4-ヒドロキシ-3-第 三ブチルフェニル)ブチリックアシッド〕グリコールエステル、ビス〔2-第三 ブチルー4ーメチルー6ー(2ーヒドロキシー3-第三ブチルー5-メチルベン ジル)フェニル〕テレフタレート、1、3、5-トリス〔(3、5-ジ第三プチ ルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシエチル]イソシアヌレート、 テトラキス〔3-(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオ

10

ン酸メチル〕メタン、3,9ービス〔1,1ージメチルー2ー{(3ー第三ブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロピオニルオキシ}エチル〕-2,4,8,10ーテトラオキサスピロ〔5.5〕ウンデカン、トリエチレングリコールビス〔(3ー第三ブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロピオネート〕などが挙げられ、樹脂100重量部に対して、0.001~10重量部、より好ましくは、0.05~5重量部が用いられる。

上記リン系酸化防止剤としては、例えば、トリスノニルフェニルホスファイト、 トリス(2,4-ジ第三ブチルフェニル)ホスファイト、トリス(2-第三プチ ルー4-(3-第三ブチルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニルチオ)-5-メチルフェニル〕ホスファイト、トリデシルホスファイト、オクチルジフェニル ホスファイト、ジ(デシル)モノフェニルホスファイト、ジ(トリデシル)ペン タエリスリトールジホスファイト、ジ (ノニルフェニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス(2,4-ジ第三ブチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス(2、6-ジ第三ブチル-4-メチルフェニル)ペンタエ リスリトールジホスフィト、ビス(2、4、6-トリ第三ブチルフェニル)ペン タエリスリトールジホスファイト、ビス(2,4-ジクミルフェニル)ペンタエ リスリトールジホスファイト、テトラ(トリデシル) イソプロピリデンジフェノ ールジホスファイト、テトラ(トリデシル)-4.4'-n-ブチリデンビス(2 -第三ブチルー5ーメチルフェノール)ジホスファイト、ヘキサ(トリデシル) -1,1,3ートリス(2ーメチルー4ーヒドロキシー5ー第三プチルフェニ ル) ブタントリホスファイト、テトラキス(2,4-ジ第三ブチルフェニル) ビ フェニレンジホスホナイト、9,10-ジハイドロ-9-オキサ-10-ホスフ ァフェナンスレン-10-オキサイド、2,2'-メチレンピス(4,6-第三ブ チルフェニル)-2-エチルヘキシルホスファイト、2,2'-メチレンピス(4. 6-第三ブチルフェニル)ーオクタデシルホスファイト、2,2'-エチリデンビ ス(4,6-ジ第三ブチルフェニル)フルオロホスファイト、トリス(2-

11

〔(2,4,8,10-テトラキス第三プチルジベンゾ〔d,f〕〔1,3,2〕ジオキサホスフェピン-6-イル)オキシ〕エチル)アミン、2-エチルー2-ブチルプロピレングリコールと2,4,6-トリ第三ブチルフェノールのホスファイトなどが挙げられる。

チオエーテル系酸化防止剤としては、チオジプロピオン酸ジラウリル、チオジプロピオン酸ジミリスチル、チオジプロピオン酸ジステアリル等のジアルキルチオジプロピオネート類およびペンタエリスリトールテトラ(β ードデシルメルカプトプロピオネート)等のポリオールの β -アルキルメルカプトプロピオン酸エステル類が挙げられる。

紫外線吸収剤としては、2、4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキ シー4ーメトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-オクトキシベンゾフェ ノン、5,5'-メチレンビス(2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン) 等の2-ヒドロキシベンゾフェノン類;2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフ エニル) ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ第三プチル フェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-第 三プチルー5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2' ーヒドロキシー5'-第三オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー3',5'-ジクミルフェニル)ベンゾトリアゾール、2,2'-メチ レンピス(4-第三オクチルー6-ベンゾトリアゾリル)フェノール、2-(2 'ーヒドロキシー3'ー第三プチルー5'ーカルボキシフェニル)ベンゾトリアゾー ル等の2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール類;フェニルサリシ レート、レゾルシノールモノベンゾエート、2,4-ジ第三プチルフェニル-3, 5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシベンゾエート、2,4-ジ第三アミルフェニ ルー3,5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシベンゾエート、ヘキサデシル-3, 5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシベンゾエート等のベンゾエート類;2-エチ

12

ルー 2'ーエトキシオキザニリド、2-エトキシー 4'ードデシルオキザニリド等の置換オキザニリド類; エチルー α -シアノー β , β -ジフェニルアクリレート、メチルー2-シアノー3-メチルー3-(p-メトキシフェニル) アクリレート等のシアノアクリレート類; 2-(2-ヒドロキシー4-オクトキシフェニル) ー 4, 6-ビス(2, 4-ジ第三ブチルフェニル) ー 5-トリアジン、5-ヒドロキシー5-メトキシフェニル) ー 5-トリアジン、5-ヒドロキシー5-メトキシフェニル) ー 5-メチルフェニル) ー 5-トリアジン、5- (5-ビス(5-ヒドロキシー5-メチルフェニル) ー 5-トリアジン、5-ヒドロキシー5-メチルフェニル) ー 5-ドリアジン、5-ヒドロキシー5-メチルフェニル) ー 5-ドリアジン等のトリアリールトリアジン類が挙げられる。

ヒンダードアミン系光安定剤としては、例えば、2,2,6,6ーテトラメチ ルー4ーピペリジルステアレート、1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピ ペリジルステアレート、2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジルベンゾ エート、ビス(2.2.6.6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート、 ビス (1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル) セバケート、テト ラキス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)ブタンテトラカルボ キシレート、テトラキス(1、2、2、6、6-ペンタメチルー4ーピペリジ ル) ブタンテトラカルボキシレート、ビス(2,2,6,6-テトラメチルー4 -ピペリジル)・ジ(トリデシル)-1,2,3,4-ブタンテトラカルボキシ レート、ビス(1、2、2、6、6-ペンタメチルー4-ピペリジル)・ジ(ト リデシル) -1, 2, 3, 4 - ブタンテトラカルボキシレート、ビス(1, 2, 2. 6. 6-ペンタメチルー4ーピペリジル)ー2ープチルー2ー(3,5-ジ 第三ブチル-4-ヒドロキシベンジル)マロネート、1-(2-ヒドロキシエチ ル) -2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジノール/コハク酸ジエチル 重縮合物、1,6-ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジルアミノ) ヘキサン/ジブロモエタン重縮合物、1,6-ビス(2,2,6,6-テト ラメチルー4-ピペリジルアミノ) ヘキサン/2, 4-ジクロロー6-モルホリ

13

ノーsートリアジン重縮合物、1,6ービス(2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジルアミノ)へキサン/2,4ージクロロー6ー第三オクチルアミノーsートリアジン重縮合物、1,5,8,12ーテトラキス〔2,4ービス(NーブチルーNー(2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル)アミノ)ーsートリアジンー6ーイル〕ー1,5,8,12ーテトラアザドデカン、1,5,8,12ーテトラキス〔2,4ービス(NーブチルーNー(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル)アミノ)ーsートリアジンー6ーイル〕ー1,5,8,12ーテトラアザドデカン、1,6,11ートリス〔2,4ービス(NーブチルーNー(2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジル)アミノ)ーsートリアジンー6ーイル〕アミノウンデカン、1,6,11ートリス〔2,4ービス(NーブチルーNー(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル)アミノ)・コードス(NーブチルーNー(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル)アミノ)ー・コードアジンー6ーイル〕アミノウンデカン、1,6,11ートリス〔2,4ービス(NーブチルーNー(1,2,2,6,6ーペンタメチルー4ーピペリジル)アミノ)ーsートリアジンー6ーイル〕アミノウンデカン等のヒンダードアミン化合物が挙げられる。

他の造核剤としては、アルミニウムーpーtertーブチルベンゾエート、リチウムーpーtertーブチルベンゾエート等の安息香酸類の金属塩;ジベンジリデンソルビトール、ビス(4ーメチルベンジリデン)ソルビトール、ビス(4ーエチルベンジリデン)ソルビトール、ビス(ジメチルベンジリデン)ソルビトール等のベンジリデンソルビトール類;グリセリン亜鉛等の金属アルコラート類;グルタミン酸亜鉛等のアミノ酸金属塩などが挙げられる。

これらの併用添加剤の添加量は、前記フェノール系酸化防止剤のそれと同じである。

本発明の造核剤を添加された合成樹脂組成物は、用いられる合成樹脂の特性に 応じて建築資材、農業用資材、自動車部品、包装用資材、雑貨、玩具、家電製品 など種々の用途に用いることができる。

14

実施例

以下に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(化合物No. 1 の合成)

(粉砕試験)

原料粉体Aを表-1記載の粉砕機で30分および3時間粉砕して各々の平均粒径とアスペクト比およびかさ比重を測定した。また、粉砕方法を組み合わせる効果を確認する目的で2種類の粉砕方法を30分毎行った場合と1種類の粉砕方法を30分間で2種類目を2時間30分行った場合についても平均粒径、アスペクト比、かさ比重を測定した。結果を表-1に示す。なお、粉砕方法としては、方法1:ジェットミル、方法2:ボールミルである。

なお平均粒径及びかさ比重(かさ密度)は、JIS R1600に準じて測定した。平均粒径の測定に用いた機器は、「SKレーザーマイクロンサイザー」 (株式会社セイシン企業製)であり、レーザー回折散乱法による長軸の長さ平均 粒径である。また平均アスペクト比は、顕微鏡写真からランダムに100個の結晶について長軸及び短軸の長さを測定し、長軸/短軸の平均を求めた。

15

表-1

		粉砕	方法		平均粒径		かさ比重
	方法	時間	方法	時間	μm	アスペクト比	g/cm³
比較例1	1	0.5	<u> </u>		3. 2	2 6	0.06
比較例 2	1	3.0	-		1.8	2 3	0.08
比較例3	2	0.5		[2. 5	1 5	0.12
実施例 1	2	3.0	_		1. 7	7	0.15
実施例 2	1	0.5	2	0.5	1.8	9	0.13
実施例3	1	0.5	2	2.5	0.3	2	0.25
実施例 4	2	0.5	1	2.5	0.6	6	0.19

表-1の比較例1と比較例2および実施例1と比較例3から、粉砕時間を長くすることで平均粒径は粉砕方法によらず小さくなるが、アスペクト比は粉砕方法により粉砕時間を長くすることで小さくなるものと、あまり変化のないものとがあることは明かである。すなわち、粉砕方法を選択し、粉砕時間を長くすることでアスペクト比が小さい粉体が得られる。また、実施例2~3から粉砕方法を組み合わせることで効果的にアスペクト比の小さな粉体が得られる。

以下に、本発明の造核剤を樹脂に添加した場合の効果を参考例により示す。ただし、以下の参考例により本発明はなんら制限されるものではない。

(参考例1)

重量平均分子量456,000のポリプロピレン100重量部、ステアリン酸カルシウム0.05重量部、テトラキス〔3-(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸メチル〕メタン0.1重量部、造核剤(表-2参照)0.1重量部をヘンシェルミキサーでブレンドし、250℃で押出して、ペレットとした。このペレットを230℃で射出成形してシート状の試験片を作成した。得られた試験片をASTM D-1003-61に基づいて霞度を測定し、ASTM D-790に基づいて、曲げ弾性率(MPa)を測定した。結果を表-2に示す。

16

表 - 2

			曲げ弾性率
参考例	造核剤	霞度	MPa
1-1	実施例-1	1 5	1880
1 - 2	実施例-2	1 4	1880
1 – 3	実施例-3	1 2	1900
1-4	実施例-4	1 3	1890
比較参考例			
1-1	比較例-1	2 0	1730
1 - 2	比較例-2	2 1	1760
1 – 3	比較例-3	2 3	1750

(参考例2)

重量平均分子量356,000のエチレンプロピレンランダムポリマー(エチレン含率7モル%)100重量部、ステアリン酸カルシウム0.05重量部、テトラキス〔3-(3,5-ジ第三ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸メチル〕メタン0.1重量部、造核剤(表-3参照)0.1重量部をヘンシェルミキサーでブレンドし、250℃で押出して、ペレットとした。このペレットを230℃で射出成形してシート状の試験片を作成した。得られた試験片をASTM D-1003-61に基づいて霞度を測定し、ASTM D-790に基づいて、曲げ弾性(MPa)を測定した。結果を表-3に示す。

17

表 - 3

			曲げ弾性率
参考例	造核剤	霞度	MPa
2-1	実施例-1	1 2	1 1 2 0
2 - 2	実施例-2	1 2	1 1 3 0
2 - 3	実施例-3	9	1150
2 - 4	実施例-4	1 0	1140
比較参考例			
2 - 1	比較例-1	18	1050
2 - 2	比較例-2	1 6	1040
2 - 3	比較例-3	1 7	1030

(参考例3)

重量平均分子量323,000のエチレンプロピレンプロックポリマー(エチレン含率10重量%)100重量部、ステアリン酸カルシウム0.05重量部、テトラキス〔3-(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸メチル〕メタン0.1重量部、造核剤(表-4参照)0.1重量部をヘンシェルミキサーでブレンドし、250℃で押出して、ペレットとした。このペレットを230℃で射出成形してシート状の試験片を作成した。得られた試験片をASTM D-1003-61に基づいて霞度を測定し、ASTM D-790に基づいて、曲げ弾性率(MPa)を測定した。結果を表-4に示す。

表-4

الم من الم			曲げ弾性率
参考例	造核剤	霞度	MPa
3 – 1	実施例-1	7 9	1400
3 - 2	実施例-2	7 9	1 3 9 0
3 – 3	実施例-3	7 8	1410
3 - 4	実施例-4	78	1420
比較参考例			
3 - 1	比較例-1	8 2	1 2 8 0
3 - 2	比較例-2	8 0	1280
3 - 3	比較例-3	8 0	1270

産業上の利用可能性

芳香族リン酸エステル金属塩系造核剤を長軸の平均粒径10μm以下、アスペクト比10以下、かさ比重0.1以上に粉砕することで、取り扱い性、すなわち仕込み性に優れ、粉塵が抑制され、かつ結晶性合成樹脂に添加した際の物性改良効果に優れた造核剤を提供できる。

請求の範囲

1. 長軸の平均粒径が 10μ m以下であり、平均アスペクト比が10以下であり、かつ、かさ比重が0.1以上である一般式(I)で表わされる芳香族リン酸エステル金属塩からなる造核剤。

$$\begin{bmatrix} R^{2} & & & & \\ R^{2} & & & & \\ & & & & \\ R^{3} & & & & \\ & & & & \\ R^{2} & & & & \\ & & & & \\ R^{1} & & & & \\ \end{bmatrix}_{n} A \qquad (I)$$

(式中、 R^1 は炭素原子数 $4\sim8$ のアルキル基を、 R^2 は水素原子または炭素原子数 $1\sim8$ のアルキル基を、 R^3 は炭素原子数 $1\sim4$ のアルキリデン基を、AはRの金属を、 R^3 は炭素原子数 R^3 0 の金属を、 R^3 1 の金属を R^3 1 の

- 2. 平均粒径が 5 μ m以下である請求項 1 記載の造核剤。
- 3. Aがアルカリ金属である請求項1または2記載の造核剤。
- 4. 一般式(I)で表わされる化合物が式(II)で表される化合物である請求 項 $1\sim3$ のいずれかに記載の造核剤。

$$t-C_4H_9$$

$$CH_2$$

$$T-C_4H_9$$

$$CH_2$$

$$T-C_4H_9$$

$$T-C_4H_9$$

$$T-C_4H_9$$

$$T-C_4H_9$$

•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03912

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08K5/527					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	B. FIELDS SEARCHED				
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed . C1 ⁷ C08K3/00-13/08, C08L1/00-1				
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched		
	lata base consulted during the international search (name on LINE	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
х	EP, 255693, A (CHISSO CORP), 10 February, 1988 (10.02.88), Claims & JP, 63-037148, A Claims		1-4		
x	JP, 11-12429, A (Mitsui Chemicals, Ltd.), 19 January, 1999 (19.01.99), X Claims (Family: none)				
х	JP, 10-251458, A (CHISSO CORPOR 22 September, 1998 (22.09.98), Claims (Family: none)	RATION),	1-4		
х	JP, 10-53673, A (TONEN CHEMICAL 24 February, 1998 (24.02.98), Claims (Family: none)	L CORP.),	1-4		
JP, 8-81592, A (Dainippon Ink and Chemicals, Inc.), 26 March, 1996 (26.03.96), Claims (Family: none)			1-4		
□ Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docum- conside "E" earlier date "L" docum- cited to special "O" docum- means	"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "A" priority date and not in conflict with the application but cited understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention can document of particular relevance; the claimed inve				
than th	than the priority date claimed				
Date of the actual completion of the international search 30 June, 2000 (30.06.00) Date of mailing of the international search report 11 July, 2000 (11.07.00)					
	Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office				
Facsimile N		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03912

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
х	JP, 6-299014, A (ASAHI DENKA KOGYO K.K.), 25 October, 1994 (25.10.94), Claims (Family: none)	1-4
^	JP, 4-270753, A (CHISSO CORPORATION),	1-4
х	28 September, 1992 (28.09.92), Claims (Family: none)	1-4

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/03912

	属する分野の分類(国際特許分類 (IPC)) ⁷ C08K5/527			
B. 調査を	行った分野			
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl	' C08K3/00-13/08, C08L1	/00-101/16		
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		, estate a, ist asset an	
国際調査で使用してAS OI	用した電子データベース(データベースの名称、 N L I N E	調査に使用した用語)		
C. 関連する				
引用文献の		7 0 88 ± 1 7 M T 0 ± 0	関連する	
カテゴリー*			請求の範囲の番号	
	EP, 255693, A (CHIS)	SO CORP) 10. 2A.		
x	1000 (10.02.00), 特許請求の範囲		1 – 4	
	& JP, 63-037148, A,	特許請求の範囲		
1				
	JP, 11-12429, A (三井(999 (19.01.99),	化学株式会社) 19.1月.1		
x	特許請求の範囲	•	1-4	
	(ファミリーなし)			
X C欄の続き	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献の		の日の後に公表された文献		
IA」特に関連 もの	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ て出願と矛盾するものではなく、		
「E」国際出層	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの		
	公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考;		
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以				
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの				
	頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	2 600	
国際調査を完了	了した日 30.06.00	国際調査報告の発送日 11.0	7.00	
国際調査機関の	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4J 9552	
	国特許庁(ISA/JP)	藤本 保 印		
	郵便番号100-8915 駅千代田区霞が関三丁目4番3号	 電話番号 03-3581-1101	·· 内線 3495	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/03912

<u>C</u> (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー* X	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
x	JP, 10-53673, A (東燃化学株式会社) 24.2月.1 998 (24.02.98), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4
x	JP, 8-81592, A (大日本インキ化学工業株式会社) 2 6.3月.1996 (26.03.96), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4
x	JP, 6-299014, A (旭電化工業株式会社) 25.10 月.1994 (25.10.94), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4
x	JP, 4-270753, A (チッソ株式会社) 28.9月.19 92 (28.09.92), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-4